



平成18年 2月23日

各位

会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズ  
代表者 執行役社長 林 将章  
コード番号 8036 (東証・大証 第一部)  
問合せ先 社長室専門部長 芥川 達哉  
(TEL: 03-3504-5138)

## 執行役の異動に関するお知らせ

当社は、平成18年2月23日開催の取締役会で下記のとおり執行役の異動を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

< 執行役【平成18年4月1日付】 ( )内は現職 >

#### 1. 昇任

代表執行役 執行役専務 ライフサイエンス営業統括本部長 兼CSR推進本部長 兼CRO 兼CPO	大林 秀仁	( 執行役常務 ナノテクノロジー製品事業本部長 兼CTO )
--	-------	--------------------------------------

執行役常務 ナノテクノロジー製品事業本部長 兼ナノテクノロジー製品事業本部 那珂事業所長	川崎 義直	( 執行役 ナノテクノロジー製品事業本部 那珂事業所長 )
---	-------	-------------------------------------

執行役常務 FPD・HD装置営業本部長	和田 憲也	( 執行役 FPD・HD装置営業本部長 )
------------------------	-------	--------------------------

#### 2. 新任

執行役常務 ファインテック製品事業本部長	水澤 浩	( 日立ハイテク電子エンジニアリング(株) 代表取締役 取締役社長 )
-------------------------	------	--

執行役 ナノテクノロジー製品事業本部 研究開発本部長 兼ファインテック 製品事業本部事業本部長付 兼CTO	大木 博	( 理事 ナノテクノロジー製品事業本部 研究開発本部長 兼研究開発推進部長 )
--	------	---

執行役 半導体製造装置営業統括本部 評価装置営業本部長	中村 修	( 理事 半導体製造装置営業統括本部 評価装置営業本部長 )
-----------------------------------	------	--------------------------------------

### 3. 退任【平成18年3月31日付】

山下 勝治 (代表執行役 執行役専務)

なお、取締役候補者は後日開催される指名委員会にて決定する予定です。

#### <ご参考>

1. 平成18年4月1日付の当社執行役は次のとおりとなります。

代表執行役	桑田 芳郎	
代表執行役執行役社長	林 將章	
代表執行役執行役専務	大林 秀仁 <昇任>	ライフサイエンス営業統括本部長 兼CSR推進本部長 兼CRO 兼CPO
執行役常務	中野 和助	半導体製造装置営業統括本部長 兼グループ戦略本部長
執行役常務	宮内 真澄	CDB推進本部長
執行役常務	金内 寛	シンガポール日立ハイテクノロジーズ会社社長
執行役常務	桜木 雅夫	経営戦略室長 兼CIO
執行役常務	三澤 寛	経理本部長
執行役常務	添田 信弘	CDB推進副本部長
執行役常務	川崎 義直 <昇任>	ナノテクノロジー製品事業本部長 兼ナノテクノロジー製品事業本部那珂事業所長
執行役常務	水澤 浩 <新任>	ファインテック製品事業本部長
執行役常務	和田 憲也 <昇任>	FPD・HD装置営業本部長
執行役	飯塚 茂	業務本部長
執行役	増山 正穂	ライフサイエンス営業統括本部 バイオシステム営業本部長
執行役	林 充宏	中国日立ハイテクノロジーズ会社社長
執行役	仙石 俊男	西日本支社長 兼関西支店長
執行役	森 民生	アメリカ日立ハイテクノロジーズ会社社長
執行役	水野 克美	人事総務本部長 兼CSR推進副本部長
執行役	安藤 力	ヨーロッパ日立ハイテクノロジーズ会社社長
執行役	田地 新一	ナノテクノロジー製品事業本部笠戸事業所長
執行役	大木 博 <新任>	ナノテクノロジー製品事業本部研究開発本部長 兼ファインテック製品事業本部事業本部長付 兼CTO
執行役	中村 修 <新任>	半導体製造装置営業統括本部 評価装置営業本部長

## 2. 新任執行役常務、新任執行役の略歴

水澤 浩（みずさわ ひろし）（1946年 9月19日生）

1970年 7月 日立電子エンジニアリング（株）入社

1988年10月 同社テストシステム部長

1995年 8月 同社FAシステム事業部次長

1997年 2月 同社FAシステム事業部長

1999年 6月 同社取締役

2004年 4月 日立ハイテク電子エンジニアリング（株）代表取締役 取締役社長  
現在に至る

大木 博（おおき ひろし）（1949年 2月 3日生）

1977年 4月 （株）日立製作所入社

1994年 8月 同社機械研究所第七部長

1997年 8月 同社笠戸工場半導体装置設計部長

2000年 6月 同社機械研究所長

2003年 4月 （株）日立ハイテクノロジーズ グループ戦略本部長 兼新事業開発本部長  
兼デバイス製造装置事業統括本部事業戦略本部長 兼研究開発推進部長  
兼グループ戦略本部戦略企画部長

2004年 4月 同社ナノテクノロジー製品事業本部研究開発本部長 兼研究開発推進部長  
現在に至る

中村 修（なかむら おさむ）（1951年11月 6日生）

1975年 4月 日製産業（株）入社

1996年 2月 同社デバイス製造システム海外部長

2004年10月 （株）日立ハイテクノロジーズ

デバイス製造装置事業統括本部評価装置営業本部長

2005年 4月 同社半導体製造装置営業統括本部評価装置営業本部長

現在に至る

以上